

平成 30 年 2 月

各 位

公益財団法人 ホソカワ粉体工学振興財団
理事長 細川 悦男

平成 29 年度 助成事業贈呈式の御案内

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より当財団の活動に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

平成 29 年度助成事業の研究助成等の贈呈式を下記の要領で行い、贈呈状を授与致したく存じますので、ご出席頂けますれば幸に存じます。

なお、贈呈式への参加につきましては、下記連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 30 年 3 月 8 日(木) 13:30－17:00 贈呈式・講演会等
17:00－18:30 懇親会

会 場：ホソカワミクロン株式会社 枚方本社 本館 12 階大会議室
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 1-9

参加費：無料 (満席になり次第締め切らせて頂きます。)

連絡先： 公益財団法人 ホソカワ粉体工学振興財団 事務局
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 1-9
TEL: 072-867-1686; FAX: 072-867-1658
E-mail: contact_zainfo@hmc.hosokawa.com
URL: <http://www.kona.or.jp/>

ホソカワ粉体工学振興財団 平成29年度 助成事業贈呈式

日時：平成30年3月8日（木）

場所：ホソカワミクロン株式会社 枚方本社 本館12階大会議室

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1-9

主催：公益財団法人 ホソカワ粉体工学振興財団

後援：ホソカワミクロン株式会社

12:30 受付開始

13:30～13:40 開催挨拶
ホソカワ粉体工学振興財団 理事長
ホソカワミクロン株式会社 代表取締役会長兼社長
細川 悦男

13:40～13:50 授賞並びに選考理由の説明
ホソカワ粉体工学振興財団 常務理事
広島大学名誉教授 奥山 喜久夫

13:50～14:15 KONA賞・研究助成等贈呈

14:15～15:45 講演
講演1 (30分) 「界面を考慮した機能性ナノ粒子薄膜の作製」
名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター
プロジェクト助教 高井 千加

講演2 (30分) 「粒子の集約挙動を用いた分離手法に関する数値実験研究」
東京大学大学院工学系研究科 原子力国際専攻
博士課程1年 鵜殿 寛岳

講演3 (30分) 「ホソカワミクロンの測定技術紹介」
ホソカワミクロン株式会社 測定分析センター
松下 孝夫

15:45～15:55 閉会挨拶
ホソカワ粉体工学振興財団 副理事長
ホソカワミクロン株式会社 常任顧問
宮田 清巳

15:55～16:10 休憩、写真撮影

16:10～17:00 見学

17:00～18:30 懇親会

以上